



# 表彰状

## ポスター賞 大場 瞭 殿

P4-45

配位子脱離の抑制によるペロブスカイト量子ドットの耐熱性向上

○大場 瞭<sup>1</sup>, 大下 直晃<sup>1</sup>, 浅倉 聡<sup>2</sup>, 増原 陽人<sup>1</sup>

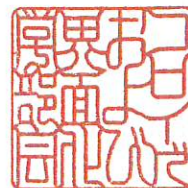
(<sup>1</sup>山形大学 大学院理工学研究科 (日本), <sup>2</sup>伊勢化学工業株式会社 (日本))

貴殿は第75回コロイドおよび界面化学討論会においてきわめて優秀な発表をされましたのでここに表彰致します

2024年9月18日

公益社団法人日本化学会 コロイドおよび界面化学部会

部会長 酒井 秀樹



The Division of Colloid and Surface Chemistry, CSJ